# ゆらぎから見た[C<sub>4</sub>mim]BF<sub>4</sub>-水系の混合状態

(千葉大·融合) 〇二田郁子, 森田剛, 西川恵子

## Structure of [C<sub>4</sub>mim]BF<sub>4</sub>-water mixture expressed by fluctuation

### (Chiba Univ.) Ayako Nitta, Takeshi Morita, Keiko Nishikawa

#### 【序】

イオン液体(ionic liquid, IL)は室温付近で液体状態を保つ塩である。難揮発性・難燃性といっ た多くのユニークな性質を持ち、広い分野で注目される物質である。近年、IL単一成分のみ ならず分子性液体との混合系も新規反応・抽出溶媒などへの応用が期待されている。その中 でも、最も身近でありながらユニークな液体である H<sub>2</sub>O との混合状態について詳細な情報を 知ることは重要である。

2 成分混合系の状態の評価には、混ざり具合の不均一性を表す濃度ゆらぎ  $S_{\rm CC}$  と分子分布の 不均一性を表す密度ゆらぎ  $S_{\rm NN}$ の概念が有効である<sup>1)</sup>。 $S_{\rm CC}$  は小角 X 線散乱法により、次の式 で表現できる<sup>2)</sup>。

$$\frac{I(0)}{\overline{N}} = \overline{Z}^2 \left(\frac{\overline{N}}{V}\right) k_B T \kappa_T + \left\{\overline{Z}\frac{\overline{N}}{V} \left(v_\alpha - v_\beta\right) - \left(Z_\alpha - Z_\beta\right)\right\}^2 S_{cc}$$

I(0)は X 線散乱強度の散乱パラメータ s=0 の外挿値、Z は電子数、 $\kappa_T$ は等温圧縮率、および  $v_i$ は成分 i の部分モル体積である。すなわち、 $I(0), \kappa_T, v_i$ を測定値の組み合わせからゆらぎを求めることが可能である。

本研究は、試料に代表的なイミダゾリウム系 IL である 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([C<sub>4</sub>mim]BF<sub>4</sub>)と H<sub>2</sub>O の混合系を選択し、溶液のゆらぎについての知見を得る ことを目的とした。本系は IL のモル分率( $x_n$ )で 0.07(質量分率で 0.49 wt%)、277.6 K に上部臨 界点(UCST)を持つことが明らかにされており<sup>3)</sup>、特にその付近に注目した。Fig. 1 に本系の相 図中における測定点を示す。

#### 【実験】

X線小角散乱実験は、高エネルギー加速 器研究機構のPhoton Factory にあるBL-6A に て 298.15 K における濃度依存性の測定を行 った。サンプルセルはステンレス製で、X線 窓にはダイヤモンドを使用した。検出器は半 導体型二次元検出器を用いた。また、本研究 室にある小角 X線装置 SAXSess(Anton Paar) により、臨界組成における温度依存性の測定 を行った。サンプルセルはキャピラリーセル、 検出器はイメージングプレートである。得ら れた散乱強度のデータから、関数フィッティ



Fig. 1 C₄mimBF₄–H₂O の相図, 測定点(●, ■)

ングにより I(0)を得た。

 $v_i$ は既に報告された密度の測定値<sup>4)</sup>を濃度 で微分することによって算出した。

#### 【結果と考察】

Fig. 2(a)に 298.15 K における I(0)の濃度依存性を示す。臨界組成で値が特異的に大きくなり、2 つの液体は不均一に混合していることがわかる。一方、IL の割合が大きい組成領域では I(0)の値は小さく、2 つの液体はほぼ均一に混合していると考えられる。この結果は Almasy らによる中性子散乱測定の結果とも対応する<sup>5)</sup>。また、Fig.2(b)に示す臨界組成における I(0)の温度依存性から、臨界温度に近づくにつれてさらに不均一性が増大していることが分かる。IL-H<sub>2</sub>O系においても、西川らにより明らかにされた<sup>60</sup>分子性液体の水溶液系の臨界点付近に大きなゆらぎがあることが分かる。

Fig.3は(a)IL および(b)H<sub>2</sub>Oの部分モル体積 を示す。IL 希薄領域において IL の部分モル



Fig. 2 C<sub>4</sub>mimBF<sub>4</sub>-H<sub>2</sub>O の *I*(0), (a)濃度 依存性, (b)温度依存性

体積はバルクよりも大きく、 $H_2O$ の部分モル体積は小さくなる結果となった。希薄領域では IL 分子と  $H_2O$  分子の間に大きな相互作用があると予想される。さらに密度の圧力変化から $\kappa_T$ を算出し、ゆらぎを議論する予定である。



Fig. 3 C<sub>4</sub>mimBF<sub>4</sub>-H<sub>2</sub>O の部分モル体積, (a)[C<sub>4</sub>mim]BF<sub>4</sub>, (b)H<sub>2</sub>O

#### 【参考文献】

1)A. B. Bhatia, D. E. Thornton, Phys. Rev. B, 2, 3004 (1970).

2) H. Hayashi, K. Nishikawa, T. Iijima, J. Appl. Cryst., 23. 134 (1990).

3) L. P. N. Rebelo, V. Najdanovic-Visak, Z. P. Visak, M. Nunes da Ponte, J. Szydlowski, C.A. Cerdeirina, J.

Troncoso, L. Romani, J. M. S. S. Esperanca, H. J. R. Guedes, H. C. de Sousa, Green Chem., 6, 369 (2004).

4)W. Liu, T. Zhao, Y. Zhang, H. Wang, M. Yu, J. Solution Chem., 35, 1337 (2006)

5)L. Almasy, M. Turmine, A. Perera, J. Phys. Chem. B, 112, 2382 (2008).

6)K. Nishikawa, Y. Kasahara, T. Ichioka, J. Phys. Chem. B, 106, 693 (2002).